

## 期刊信息

篇名	Diluting and Annealing Effects on Electromigration and Morphology of Chemical Vapor Deposited Copper Films
语种	英文
撰写或编译	撰写
作者	Song Wu,Xiao-Feng Li,Xin Liu,Qi Wang (王琦*)
第一作者单位	浙江大学化学系
刊物名称	Vacuum
页面	清样
出版日期	2006年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	<a href="#">二阶段式化学气相沉积成长铜薄膜及其反应机理研究</a>